報文

トリクロロエチレンの気相光触媒分解:TiO2ゾル・ゲル薄膜上の反応 における湿度の影響と生成物についての考察

Photocatalytic Degradation of Trichloroethylene on TiO₂ Sol-Gel Thin Films in Gas Phase: Effect of Humidity on Reaction Rates, and Analyses of Products

金 宗淳*·伊藤 公紀*·村林 眞行*

Jong-Soon KIM, Kiminori ITOH and Masayuki MURABAYASHI

Synopsis

The photocatalytic degradation of trichloroethylene was investigated in gas phase by using TiO₂ thin films prepared by the sol-gel method on the glass substrates. The reaction rate was maximum at the relative humidity of 50%. The main reaction product was dichloroacetylchloride, which was totally decomposed after prolonged illumination. These results markedly differed from those reported earlier; this is likely because of differences in the photocatalysts employed.

緒言

TiO₂の高い光触媒活性を利用して,水質汚濁など の環境問題を解決するための研究が,ここ十数年にわ たって行われてきている^(1,2)。最近,気相における有 機塩素化合物の光触媒分解反応速度⁽³⁻³⁾が液相⁽³⁻¹³⁾に おけるよりも格段に速いことが見出され,特に気相中 での反応が注目を浴びるようになった。例えば我々は, 水中での最も一般的な汚染物の一つであるトリクロロ エチレン(以下TCEと省略)を効率よく分解させる ために,曝気法によりTCEを水中から気相に移行さ せた後に光触媒分解させる方法を報告した⁽³⁾。

興味深いことに、気相中でのTCEの光触媒分解に おいては、研究者によって共存水分の影響や分解生成 物について異なる結果が報告されており^(3,6,7), TiO₂ 光触媒を実用化するに当たっては、この点を明確にす ることが是非とも必要である。本研究では作業仮説と

*横浜国立大学 環境科学研究センター 環境計測工学研究 室

Department of Environmental Physical Chemistry, Institute of Environmental Science and Technology, Yokohama National University 240, Japan (1995年12月1日受領) して、このような違いが使用された TiO₂の性質によ ると考え、従来の報告中で主として用いられてきた粉 末 TiO₂ ではなく、ゾル・ゲル法によって作製した TiO₂ 薄膜について水分の影響及び生成物の分析を行っ た。その結果、粉末系とは異なる結果を得たので報告 する。

実験

TCEの気相中での反応は、FTIR測定のために特別に作製した体積0.125d mのバッチ式反応槽を用い て行った。Figurel にその反応槽を示す。気相中で のTCEと生成物の濃度はFTIRスペクトルのピーク の高さより求めた。使用したTiO₂薄膜はゾル・ゲル 法(ディップコーティング)によって作製した。用い たゾル溶液⁽⁴⁾は次の1),2)溶液の混合攪拌(20分) で得た。1)0.4molのエタノールに0.1molのTi(O CH(CH₃)₂)₄を入れた溶液,2)0.4molのエタノー ルに0.1molのH₂O,0.008molのHCIを入れた溶液。 使用した基板はクラウンガラスである(大きさ:26× 75md)。基板の引き上げ速度は4.6cm/minとした。Ti O₂薄膜は二回のディップコーティング毎に500℃で5

Fig 1. A schematic illustration of the batch reactor.

分間焼成し、最後にのみ500℃で3時間30分焼成した。 光触媒活性と深い関連のあるTiO₂薄膜の厚さはディッ プコーティングの回数を変えることによって調節し、 エリプソメーターを用いて測定した。TiO₂薄膜の光 触媒活性は、厚さが300-400nm(ディップコーティ ング10回)の時に最も高かった。本研究ではこの範囲 の厚さのTiO₂薄膜を用いた。光照射には20Wブラッ クライト蛍光灯1本を用いた。TiO₂薄膜と光源との 距離は120mmであり、試料表面での光強度は0.4mW/ cdrであった。TCAは濃度が4.6mg/drdrになるよう に反応槽中に入れた。湿度は蒸溜水を添加して調節し た。各反応が終わった後、TiO₂薄膜は水で洗い、100 ℃で20分間乾燥した。反応槽中の気体は乾燥空気と入 れ替えた。

結果及び考察

TCEを気相中で光触媒分解する際の水分の影響に ついて調べた結果を Figure2 に示す。実験の再現性 は良かった。比較的弱い光を用いたにもかかわらず, 水中でのTCEの光触媒分解反応よりも反応は速く進 んだ。また,水分の影響が明らかに現れている。相対

湿度50%の時,反応は最も速かった。Figure2のデー タから初期反応速度を計算した結果を Figure3 に示 す。相対湿度0%と比べると相対湿度50%の時の反応 速度は約4倍大きかった。相対湿度が50%を越えると 反応速度は落ち、相対湿度が100%のときに、相対湿 度50%の時の1/20になった。粉末 TiO2 を用いた指 宿らの報告によれば反応速度は相対湿度0%の時に最 も大きく、相対湿度が50%では反応は殆ど進まなかっ た(6)。このように、我々の結果と指宿らの結果は大き く異なる。すなわち、我々の場合にはTCEの分解速 度は空気中の水分によって加速され、相対湿度50%の 時に最大であったが、指宿らの場合には水分によって 反応が大きく阻害された。反応速度についての違いの みならず、反応生成物についても違いが見られた。我々 は反応の中間生成物としてジクロロ塩化アセチル(以 下DCACと省略)を検出したが、指宿らはクロロホ ルムとホスゲンの生成を確認し、DCACについては 全く記していない。本実験ではDCACは水分量に関 係なく生成し、TCEが光触媒分解されたあと、引き 続く光照射によって主として二酸化炭素、そして微量 の一酸化炭素とホスゲンに分解された。この時の生成 物の時間に対する濃度変化を Figure4 に示す。これ

fig 2.Effect of relative humidity on gas-phase photocatalytic degradation of C₂HCl₃ over the TiO₂ thin films coated on glass substrates.

• Initial concentration of TCE: 4.6mg/dm³.

• Light source: one blacklight fluorescent lamp.

• The figures with % show the relative humidity.

fig 3.Relationship between the initial reaction rates and the relative humidity (calculated from the data of figure2).

fig 4.The photocatalytic degradation of C₂HCl₃ and concentration of products (relative humidity: 50%)
Light source: one blacklight flourescent lamp.

に関連してNimlos らはTCEを気相中で光触媒分解 したところ、主な中間生成物としてDCACの生成を 確認している⁽⁷⁾。一方、Dibble と Raupp は生成物 として二酸化炭素と塩化水素の生成しか確認できなかっ たという報告をしている⁽³⁾。これは我々の結果と大き

く異なるし、指宿らの結果とも異なる。

水分量の影響及び生成物についてこのような差異は 実験の条件もしくは光触媒の性質から起因すると考え られる。そこで、次のことを検討した。1)光強度の 影響 2) TCEの初期濃度の影響 3) 光触媒の性 質。光強度とTCEの初期濃度の影響について、条件 を変えて実験を行ったが,指宿らの結果,すなわち, 水分による大きな反応阻害効果は再現できなかった。 ただし、TCEの初期濃度を0.24mg/dm³(43ppm, 指宿らが使った30ppmに近い)まで減少させた場合, 反応速度は相対湿度50%の時よりも相対温度0%の法 が約1.5倍速かった。これはTCEが低濃度の時には 水分が反応を阻害する傾向にあることを示している。 また実験条件1)と2)を変えても, Dibble と Raupp が報告したような二酸化炭素と塩化水素だけの生成は 再現できなかった。つまり、低濃度のTCEの光触媒 分解においても、DCACが主な反応中間生成物であっ た。指宿ら及び Dibble と Raupp は共に分解 TiO2 を用いているので、彼らの実験結果の間の違い、特に 生成物の違いを光触媒の特性に求めることは難しい。 しかし、特に指宿らと我々の実験においては、水分量 を制御しながら中間生成物の時間変化を追跡しており、 上述のように、光強度やTCEの初期濃度などの条件 では実験結果の違いが説明できない。従って、使用し た TiO2 光触媒の化学的もしくは物理的な性質, たと えば、TiO₂組成、微細構造、表面の特性などによっ て、気相中でのTCEの光触媒分解は著しく違う結果 を与えると考えざるを得ない。まず、用いた TiO2の 結晶形について考える。彼らの用いた粉末 TiO₂はア ナターゼであり、我々が用いた薄膜もアナターゼであ る。従って、結晶形に差はない。ルチル型とアナター ゼ型とでは有機塩素化合物(クロロホル)の反応性, 特に反応速度に大きな差があることが分かっている が⁽¹⁵⁾, アナターゼ同士を比較した時に大きな差が出る ことは考えにくい。しかし例えば、薄膜において結晶 の方向性に選択性があれば、結晶面の違いによって反 応性に差が出る可能性がある。また、組成の差として 考えられることは、酸素欠陥の程度やガラス基板いか ら TiO2 膜中へ拡散する可能性のあるNaの影響であ

る。後者は、ガラス基板表面にSiO₂の拡散バリアを 設けることによって防げるので、今後確認する予定で ある。

光触媒反応の反応過程が,用いる半導体の結晶形態 及び TiO₂ 表面の化学的あるいは物理的な性質などに よってどのように変わるのか基礎的にも応用的にも興 味のあるところであり,これが明確になれば今後の光 触媒系の設計に重要な情報を与えることができるであ ろう。

参考文献

- A. L. Pruden and D. F. Ollis, J. Catal., 82, 404 (1983).
- 2 M. Murabayashi, K. Itoh, Y. Ohya, and Kamata, Denki Kagaku. 57, 1221(1991).
- 3 L. A. Dibble and G. B. Raupp, Catal. Lett.,
 4, 345 (1990).
- 4 L. A. Dibble and G. B. Raupp, *Environ* Sci. Technol., 26, 492 (1992)
- 5 S. Yamazaki-Nishida, K. J. Nagana, L. A. Phillips, S. Cervera-March, and M. A. Anderson, J. Photochem. Photobiol. A:Chem., 70, 95 (1993).
- 6 S. Kutusna, Y. Ebihara, K. Nakamura, and T. Ibusuki, Atmospheric Environment, 27, 599 (1993).

- 7 M. R. Nimlos, W. A. Jacoby, D. M. Blake, and T. A. Milne, *Environ. Sci. Technol.*, 27, 732 (1993).
- 8 K. Okamura, K. Yoshida, K. Hirano, K. Iguchi, K. Itoh, and M. Murabayashi, J. Jpn. Soc. Water Environ., 17, 270 (1994).
- 9 S. Baral, A. Fojtik, H. Weller, and A. Henglein, J. Am. Chem. Soc., 108, 375 (1986).
- 10 R. W. Mattews, J. Phys. Chem., 91, 3328 (1987).
- 11 C. Korman, D. W. Bahnemann, and M. R. Hoffmann, *Environ. Sci. Technol.*, 25, 494 (1991).
- 12 M. R. Pralrle, L. R. Evans, B. M. Stange, and S. L. Martinez, *Environ Sci. Technol.*, 27, 1776 (1993).
- 13 J. E. Dyksen and A. F. Hess, J. Amer. Water Works Assoc., 74, 394 (1983).
- 14 T. Yoko, K. Kamiya, and S. Sakka, Yogyo-Kyokai-shi, 95, 150 (1987)
- 15 M. Murabayashi, K. Itoh, H. Furushima, and D. C. Chen, *Denki Kagaku*, 59, 524 (1991).